

# 1月の知的財産権講座

発明推進協会の公開講座をリニューアルします！

リニューアル第5弾

## 第三次改正中国商標法セミナー

～改正実務と、中国著作権の効果的活用方法～

難易度

中級

◆ 2013年8月30日に可決した第三次改正中国商標法がいよいよ2014年5月1日より施行されます。今回の法改正は非常に大規模なものであり、改正点は全部で53箇所にも及びます。

◆ 保護対象の拡大、新規拒絶理由の追加、一出願多区分制の導入等、日本企業が中国にて商標登録出願を行う際の実務が大きく変わります。また出願後の拒絶に対する反論、異議申立制度の大幅な見直し、不服申立の制限など、出願から登録までの手続実務も大幅に変更され、これらの変更点を的確に把握しておかなければなりません。また今回の改正では従来問題とされていた

商標の第三者による先取り、悪質な商標権侵害行為を防止するための罰則規定が強化されています。

◆ 本セミナーではこれら多岐にわたる改正点に加え、次第に明らかになってきた実施条例案の内容を解説致します。併せて著作権を用いた中国商標の補完方法と国家著作権局に対する登録手続実務についても解説致します。



平成26年1月22日(水)  
14:00～17:00

講師

河野 英仁 氏  
河野特許事務所  
所長・弁理士

◆ 会場：発明会館 7階 研修ルーム ◆ 定員：50名

◆ 受講料：会員7,000円・一般9,000円

◆ 申込：FAXもしくは、HPからお申込下さい。(http://www.jiii.or.jp「研修のご案内」)

### 【解説内容】

- |                       |                        |                            |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 商標保護範囲の拡大          | 6. 審査審理の促進化            | 12. 商標権侵害が成立しない場合の規定       |
| 2. 秩序に反する商標の出願及び使用の禁止 | 7. 異議申立制度の見直し          | 13. 商標権保護の強化               |
| 3. 顕著性の要求             | 8. 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾 | 14. 中国著作権の活用テクニック          |
| 4. 馳名商標の保護            | 9. 無効宣告制度の導入           | 15. 国家著作権局に対する手続実務<br>質疑応答 |
| 5. 一商標多区分出願制の導入       | 10. 使用義務の強化            |                            |
|                       | 11. 侵害行為の明確化           |                            |

リニューアル第6弾

## 特許調査実務講座 (パワーアップ実践編)

～サーチャー(2007年特許検索競技大会・優勝者)が教えるIPDL(特許電子図書館)ガイド～<今回も、じっくり2日間!>

難易度

初級

◆ ご好評いただいている酒井先生による「特許調査実務講座」を今年度2回目の開催といたします。今回も、じっくり2日間の講座です。

◆ “うまい”検索とはどんな状態であるのかをIPDL(特許電子図書館)を用いて、検索の操作方法、キーワード・技術内容からの絞込み、法的な状況の検索等について紹介します。次に具体的な事例を用いて、技術内容を調査するために必要な実務上の知識や技術分野を問わず必要となってくる留意点や勘所について、解説します。

IPDLを徹底活用し、商用データベースで得られる結果にまで近づけるような利用方法を伝授します。

◆ 一人に1台パソコンを用意し、講師

と一緒に、実際に情報検索を行います。

◆ 講師にセイコーエプソン(株)知的財産本部で、特許検索等を担当し、その後、フリーのサーチャーとして経験を重ね、2007年に特許検索競技大会で優勝した酒井氏をお迎えし、ご指導いただきます。

※本講座は、平成25年7月29日～30日に開催された講義と同様の講義内容です。



平成26年1月23日(木)  
～1月24日(金)  
10:00～17:00

講師

酒井 美里 氏  
スマートワークス株式会社  
代表取締役

◆ 会場：発明会館 7階 会議室 ◆ 定員：限定20名

◆ 受講料：会員40,000円・一般48,000円

◆ 申込：FAXもしくは、HPからお申込下さい。(http://www.jiii.or.jp「研修のご案内」)

◆ 受講者には、発明推進協会発行の書籍「特許調査入門 サーチャーが教えるIPDLガイド(酒井美里著)：¥2,415」をもれなく差し上げます。